# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-040219

(43)Date of publication of application: 21.02.1991

(51)Int.CI.

G11B 5/82 G11B 5/84

(21)Application number: 01-172959

......

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

06.07.1989

(71)Applicant: (72)Inventor:

MIYAMURA YOSHINORI

KIRINO FUMIYOSHI FUTAMOTO MASAAKI

TAKANO KOJI

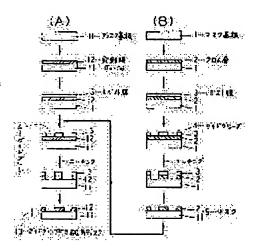
**MATSUDA YOSHIFUMI** 

KUGIYA FUMIO AKAGI KYO SUZUKI MIKIO NAKAO TAKESHI

### (54) MAGNETIC DISK AND PRODUCTION THEREOF

### (57)Abstract:

PURPOSE: To increase a memory capacity and to attain a high-density recording by providing guide patterns for tracking on a recording film. CONSTITUTION: The recording film 12 consisting of an Fe-Co alloy is stuck by a sputtering method onto a disk substrate 11 and a resist film 3 for use at the time of mask formation is formed by a spin coating method thereon. The patterns of guide grooves 4 are formed on the resist film 3 when the resist film is exposed by using a mask 5 and is developed. The recording film 12 is thereafter etched by a nitric acid soln, to form the guide grooves 4 and the nitric acid is completely washed away. The magnetic disk 13 with the guide grooves is then obtd, when the resist film 3 is removed. The precise movement of the magnetic head for recording and reproducing of information along the guide patterns for tracking is thereby enabled and, therefore, the diminishing of the track pitch is possible. A large quantity of the information is recordable on a sheet of the magnetic disk in this way.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO

# ⑩日本国特許庁(JP)

# 00特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平3-40219

@Int.Cl.5

識別配号

庁内整理番号

❷公期 平成3年(1991)2月21日

G 11 B 5/82 5/84

Z

7177-5D 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全6頁)

**公発明の名称 磁気ディスクおよびその製造方法** 

**纽特 顯 平1-172959** 

**29出 庭 平1(1989)7月6日** 

**砂発 明 者 宮 村 芳 徳 東京都国分寺市東恋ケ堡 1 丁目280番地 株式会社日立製** 

作所中央研究所内

⑫発 明 者 相 野 文 良 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所內

②発明者 二本 正昭 東京都園分寺市東恋ケ窪1丁目280番地株式会社日立製

作所中央研究所内

**②発明者高野公中東京都国分寺市東恋ケ選1丁目280番地株式会社日立製** 

作所中央研究所内

团出 願 人 株式会社日立製作所

**10**代 理 人 弁理士 中村 純之助

最終頁に続く

#### 明 新 新

# 1. 発明の名称 磁気ディスクおよびその製造方法

2、特許請求の範囲

- 1. 磁気記録膜の表面部に、トラッキング用ガイドパターンを設けた磁気ディスクであって、上記トラッキング用ガイドパターンの領域を、磁気記録膜の磁気的特性とは異なる性質を持つガイドトラック領域となし、該ガイドトラック領域を、上記磁気記録膜の表面部に関心円状もしくは爆旋状に形成したトラッキング用ガイドパターンを有することを特徴とする磁気ディスク。
- 2、請求の範囲第1項記載の磁気ディスクにおいて、ガイドトラック領域が凹凸形状の謎からなることを特徴とする磁気ディスク。
- 3. 請求の範囲第1項記載の磁気ディスクにおいて、ガイドトラック領域が、磁気記録膜の磁気的特性とは異なる性質を持つ材料からなり、かつ磁気ディスクの表面が平坦であることを特徴

とする磁気ディスク。

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

- 4. 請求の範囲第1項記載の磁気ディスクにおいて、ガイドトラック領域の表面層のみを非磁性 材料もしくは磁気記録膜の磁気的特性とは異な る性費を持つ材料からなるガイドトラック領域 としたことを特徴とする磁気ディスク。
- 5. 増求の範囲第3項または第4項記載の磁気ディスクにおいて、ガイドトラック領域を構成する磁気記録膜の磁気的特性とは異なる性質を持つ材料が、磁気記録膜に、鼓磁気記録膜を変質させるイオン種を打ち込み形成させた磁気記録膜の変質材料であることを特徴とする磁気ディスク。
- 6. 胡求の範囲第5 項記載の敵気ディスクにおいて、ガイドトラック領域に打ち込むイオン種は、 효粛、リン、ポロンのうちから選ばれる少なく とも1 種のイオンであることを特徴とする磁気 ディスク。
- 7. 磁気ディスク基板上に磁気記録膜を形成し、 該磁気記録膜上にホトレジスト膜を塗布法によ

り形成した後、設定のトラッキング用ガイドパターンを有するマスクを用い、ホトリソグラフィー法によって、上記ホトレジスト膜上に、なの円状もしくは螺旋状の凹凸形状の滞かした後、エッチング処理を行い、上記磁気記録以の滞からない。 同心円状もしくは螺旋状の凹凸形状の滞からなるトラッキング用ガイドパターンを形成することを特徴とする磁気ディスクの製造方法。

#### 8.発明の詳糊な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明は磁気ディスクの記録膜にトラッキング 用ガイドパターンを形成した高密度記録が実現で きる磁気ディスクおよびその製造方法に関する。 記磁気記録膜の磁気的特性とは異なる性質を持つ材料に変質させることにより、上記磁気記録 膜上に、表面が平坦な関心円状もしくは螺旋状のトラッキング用ガイドパターンを形成する工程を含むことを特徴とする磁気ディスクの製造方法。

- 9 ・ 譲求の範囲第8 項記載の磁気ディスクの製造 方法において、磁気ディスク基板上に磁気記録 膜を形成した後、磁気記録膜の磁気が特性とは 異なる性質を持つ材料に変質させるイオン程を 含む収束させたイオンピームを用い、腱内のさせ として、臓があるとは電界を印加して傾向させ、 トラッキング用ガイドパターン領気記録膜上に直 接めに、 四心円状もしくは爆旋状のトラッキン が用ガイドパターンを形成する工程を含むこと を特徴とする磁気ディスクの製造方法。
- 10. 磁気ディスク装板上に磁気記録鏡を形成し、 該磁気記録跳上にホトレジスト膜を塗布法により形成した後、設定のトラッキング用ガイドバ

### (従来の技術)

使来の磁気ディスクの構造は、厚さが約2mmのアルミニウム基板の上に、磁気記録をみピン強布・あるいはスパッタリングなどの方表面は埋むいた。そのために、磁気ディスクには、磁気がイスクには、破気ディスクには、破気がインクには、破気がインクには、破気がインクには、破りでは、破りでは、破りでは、破りでは、破りでは、なができるとのができます。これに対していたの磁気へいたを移動させることで、使来は対していた(特公昭47-32012分の

しかし、上記從来の敵気ディスク装置において、 一枚の磁気ディスクに記録されたガイドグループ を基準にして位置決めを行うために、並列に設置 した各磁気ディスクに対し、例えば熱的な歪みな どによって生じる誤差のために正確な位置付けが できず、そのため各磁気ディスクにおけるトラッ ク密度を上げることができなかった。

(発明が解決しようとする課題)

# 特別平3-40219(3)

上述したごとく、従来技術においては、磁気ディスクの記録密度の観点からみると、最良の磁気記録方式とはいえない。すなわち、使用する磁気ディスクの個々にガイドグループがないために、トラック密度を上げることができず、一枚の磁気ディスクに記録できる情報量にはおのずと展界があった。

本税明の目的は、上記従来技術の問題点を解消するために、磁気ディスクの記録膜の表面部に凹凸形状の沸からなるガイドグループもしくくは軽なるない。なるトラッキング用ガイドパターンを設けれるといるよって、情報の記録ドラックピッチを一般といるくして、一枚の磁気ディスクに多量の情報を提供することにある。

### (課題を解決するための手段)

上記本景明の目的を達成するために、磁気ディスク表面部の情報記録度に、磁気ヘッドあるいは 光ヘッドとの複合ヘッドを案内するトラッキング

させても良い。さらに、収束したイオンビームを 用い、外部から電界や磁界を印加して個向させて イオン打ち込みを行うと、ホトレジスト工程を用 いる必要がなく、直接的にトラッキング用ガイド パターンを形成させることも可能である。

### (作用)

磁気ディスクの表面に形成されたトラッキング 用ガイドパターンに沿って、情報の記録再生を行う磁気ヘッドを特殊に移動させることができるので、トラックピッチを小さくすることが可能となり、そのため一枚の磁気ディスクに記録できる情報量が増加し、大容量記憶装置を実現することができる。

### (実施例)

以下に本意明の一実施例を挙げ、図面に基づいて、さらに詳細に説明する。

### く実施例1>

第1回は、本実施例における磁気ディスクの作 製工程を示す工程図である。

図において、右側に示す(B)工程は、左側の

用ガイドパターンを、磁気情報の形態で同心円状 または爆旋状に設定された任意のピッチで形成さ せる。また他の形態として、トラッキング用ガイ ドパターンの部分の磁気特性を情報記録領域とは 異なる別の性質をもつものとしても良い。例えば、 情報の記録倒域とトラッキング用ガイドパターン の部分との飽和磁化または保磁力を変えたり、あ るいは情報記録領域を面内磁化容易膜となし、ト ラッキング用ガイドパターンの領域を垂直磁化膜 としても良い。また、ホトリソグラフィー技術を 応用して、磁気記録膜の表面部に凹凸の形状のト ラッキング用ガイドパターンを形成することでも ヘッドの案内溝を構成することができる。すなわ ち、ホトリソグラフィー技術を応用して、磁気記 録膜を螺旋状あるいは同心円状に形成したり、同 一のディスク上に、磁性領域と非磁性領域とを交 互に形成させても良い。さらに、イオン打ち込み 法により、例えばリン(P)やポロン(B)ある いは食業(N)などを強気記録膜に打ち込んで、 螺旋形状あるいは同心円形状に非磁性部分を形成

(A)工程に示す本実施例における磁気ディスク の作製工程において使用するマスクの製造方法を 示す工程図である。まず始めに、本実施例で用い るマスクの製造方法について説明する。透明なガ ラスなどからなるマスク基板1の上に、真空透着 法により光不透過性の金属、ここではクロム暦 2 を300Aの顔厚に付着させた。その上に、ネガ タイプのレジスト膜3(シップレー社 AZ-1350) を0.1 mmの厚さに回転物布した。 次に、故長4880人のアルゴンレーザ光を、レ ンズ (ΝΑ: 0.9) で1μm以下の小さなスポ ットに絞り込み、900ァ/minで回転している 差板に照射しながら、レーザ光をマスク基板1の 半径方向に移動させながら、関心円状あるいは螺 旋状のガイドグループ(案内簿)4を形成した。 このパターンに従って、その下部にあるクロム層 2 をエッチングにより除去した後、レジスト膜3 を触去し、所望のパターンを有するマスク5を作 動した。

次に、ガイドグループ4を記録顔12に設けた

ガイドグループ付き磁気ディスク13の作製方法 について説明する。ディスク基板11の上に、 Fa-Co合金からなる記録膜12を300人の膜 厚に、スパッタリング法により付着させ、その上 にマスク作業時のレジスト購りを回転並存法によ り形成した。ここで、先のマスク5を用いて露光 し、現象するとレジスト膜3上にガイドグループ 4のパターンを形成することができる。その後、 20%程度の硝酸溶液で記録額12をエッチング して、ガイドグループ4を形成し、硝酸を完全に 洗浄した後、レジスト購るを除去するとガイドグ ループ付き離気ディスク!3が得られる。ここで、 硝酸溶液によるウエットエッチングの代わりに、 ドライエッチング工程を採用すると、エッチング 工程がより簡素化されるので好ましい。このよう にして作製した磁気ディスクを用いて、磁気的に 情報を記録した結果、トラック間の干渉による再 生信号の劣化がほとんどなく、トラックピッチを 従来の17mmから10mmに小さくしたところ、 S/Nが3以上待られ、従来の磁気ディスクに比

較して約2倍の高密度記録、再生を実現すること ができた。

#### <実施例2>

第2回は、イオン打ち込み法を用いて本意明の 磁気ディスクを作載する場合の工程図を示す。デ ィスク基板11の上にFe-Co合金からなる記録 膜12を300人の膜厚にスパッタリング法によ って付着させ、その上にマスク作製時に用いたレ ジスト購3を回転並布した。ここで、先のマスク 5を用いて露光し、現像してレジスト膜3上にガ イドグルーブ4のパターンを形成した。次に、窒 兼イオンの打ち込み21を行い、その部分を非確 性領域とした後、レジスト膜3を除去すると、ト ラッキング用ガイドパターン付き磁気ディスク 13aが得られる。ここで、打ち込むイオンとし て塩素 (N) の他に、ポロン (B) やリン (P) などを使用しても上記と目根の効果が得られた。 また、記録膜の磁気的特性を変え、情報記録が困 難な特性のものに変質させたトラッキグ用ガイド パターンを形成した場合においても、上記と関係

の効果が得られた。このようにして作製した磁気 ディスクの表面は平型であり、磁気ヘッドを浮生 させて記録再生を行う場合には極めて好都合成 った。この磁気ディスクを用いて磁気のに情報を 記録した結果、トラック傷の干渉による再生信号 の労化がほとんどなく、トラックピッチを従来の 17μmから10μmに小さくしたところS/N が3以上が得られ、従来の微気ディスクに比較し て約2倍の高密度記録、再生を実現することがで きた。

さらに、収束させたイオンピームを、破界や電界を印加して傷向させてイオン打ち込みを行い。 トラッキング用ガイドパターンを形成させる場合 には、ホトレジスト工程を省略することができ、 製造プロセスをいっそう情報化することができる。 そして、得られた効果は、上記のイオン打ち込み をして形成した磁気ディスクと何ら相違は見られ なかった。

### く実施例3>

第3因に、本実施制において作製した磁気ディ

スクの作製工程を示す。

図において、ディスク基板11の上に Co-Ni - Pt合金からなる記録膜12を500人の誤浮 にスパッタリング弦により成職し、その上にマス ク作製時に用いたレジストを目転益者してレジス ト膜3を形成した。ここで、先のマスク5(第1 因)を用いて露光し、現像するとレジスト膜3上 にガイドグループのパターンが得られる。その後、 20%程度の硝酸液酸で記録膜12をエッチング して、ガイドグループ4を形成し、硝酸を完全に 洗浄するとガイドグループ付きの磁気記録膜が形 成できる。ここで、硝酸でのウエットエッチング の代わりにドライエッチングを採用するとエッチ ング工程を簡素化することができるので好ましい。 次に、微気記録費に設けたガイドグループ領域に BiNなどの非磁性材料からなる異種膜31をス パッタリングした後、余分な具種裏31とレジス ト膜3を同時に防去するリフトオフを行うことに より、トラッキング用ガイドパターン付き磁気デ ィスク13aが待られる。このようにして作襲し

# 特別平3-40219(5)

た磁気ディスクの表面は平坦であり、磁気ヘッドを浮上させて磁気配象再生を行う場合には極めて好適であった。この磁気ディスクを用いて磁気的に情報を記録した結果、トラック回の干渉にみる 再生信号の劣化がほとんどなく、トラックピッチを従来の17μmから10μmに小さくしたところS/Nが3以上得られ、従来の約2倍の高速度記録、再生を達成することができた。

#### (発明の効果)

以上詳細に説明したごとく、本発明の記録膜にトラッキング用ガイドパターンを設けた試気ディスクは、トラック間の干渉による再生信号の劣化をほとんどなくすることができるため、トラックピッチを著しく小さくすることができるので、磁気ディスクにおける記録密度を一段と向上させることが可能となり、1枚の磁気ディスクに記憶できる情報量、すなわち記憶容量を大幅に増加させることができ、高密度記録が実現できる。

### 4. 西面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例1において例示した磁

気ディスクの作製工程図、第2図は本発明の実施 例2において例示した磁気ディスクの作製工程図、 第3図は本発明の実施例3において例示した磁気 ディスクの作製工程図である。

1…マスク基板

2…クロム層

3 … レジスト膜

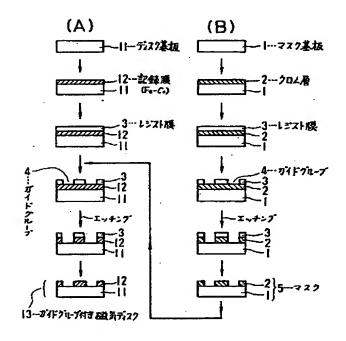
4…ガイドグループ

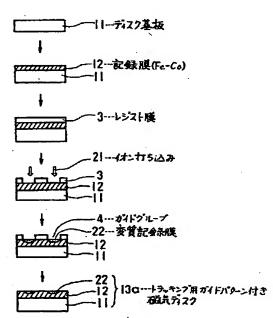
5…マスク

11…ディスク基板

- 12…記錄膜
- 13… ガイドグループ付き磁気ディスク
- 1 3a…トラッキング用ガイドパターン付き 磁気ディスク
- 21…イオン打ち込み 22…変質記録膜
- 3 1 … 異種膜

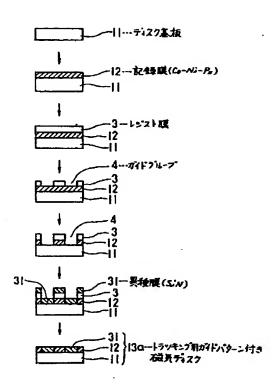
代運人弁理士 中村 城之助





第 2 図

第 1 図



第 3 図

第1頁の統含								
⑦発	明	者	松	Ħ	好	文	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
個発	明	者	釘	屋	文	雄	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
②発	明	者	赤	城		協	東京都国分寺市東恋ケ選 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
②発	明	者	鈴	木	幹	夫	東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
個発	剪	者	仲	尾	武	司	東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製